**发明/实用新型专利申请交底书**

一．**背景技术**

请指出与您的发明创造技术方案最相近的现有技术方案(即，**没有您的发明创造技术方案之前所使用的技术方案**)，且指出所述最相近的现有技术方案中存在的缺陷或不足。（最好指出您的发明技术方案能够解决的问题和缺点）

现有技术： ） 存在的缺点或不足：

**二、发明内容**

请详细描述您的发明创造的技术方案：

1请介绍您的发明创造的结构式或分子式及相关的化学、物理性能参数（如各种定性或者定量数据和谱图等），若您的发明创造是高分子化合物，请进一步对其分子量及分子量分布、重复单元排列状态（如均聚、共聚、嵌段、接枝等）等要素作适当的说明; 对于组合物发明，说明书中除了应当记载组合物的组分

外，还应当记载各组分的化学和／或物理状态、各组分可选择的范围、各组分的含量范围及其对组合物性能的影响等：

2若您的发明创造为化学产品，请您提供至少一种制备方法，描述该制备方法所用的原料物质、工艺步骤及工艺参数等；若化学产品为化合物，需提供制备实施例：

**三、有益效果**

请描述您的发明创造技术方案与上述最相近的现有技术方案相比，您的发明创造技术方案有哪些优点。（您可以从您的发明创造技术方案的结构、功能、制程、成本、效率等方面的提高来解释您的发明创造技术方案的优点）。

**四、替代方案**

对于您在第二部分的发明创造技术方案，您是否还有其他的替代方案同样能实现您的发明创造技术方案（没有不需填写）

**五、其他**

如果发明创造技术方案中的零部件涉及到特殊的形状、尺寸、参数或材料等请您加以说明（没有不需填写）：

**注：\***如果技术方案的工作原理需要对应附图才能说明清楚的专利申请，请您提供图档并上传至赛贝平台